



【非公開セッション】

〈実施者入替なし、一般傍聴者退席〉

6.4 SiC 高耐圧スイッチングデバイス製造技術

(説明 15 分) 13:00～13:15

(質疑 15 分) 13:15～13:30

6.5 高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発

(説明 20 分) 13:30～13:50

(質疑 20 分) 13:50～14:10

7. 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

〈実施者入替による〉

7.1 デンソー、昭和電工における実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8 分) 14:10～14:18

(質疑 8 分) 14:18～14:26

(入替 2 分) 14:26～14:28

7.2 新日鐵住金における実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8 分) 14:28～14:36

(質疑 8 分) 14:36～14:44

(入替 2 分) 14:44～14:46

7.3 タカトリにおける実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8 分) 14:46～14:54

(質疑 8 分) 14:54～15:02

(入替 2 分) 15:02～15:04

7.4 ディスコにおける実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8 分) 15:04～15:12

(質疑 8 分) 15:12～15:20

(入替 2 分) 15:20～15:22

7.5 三菱電機における実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8 分) 15:22～15:30

(質疑 8 分) 15:30～15:38

—— (休憩/入替 10 分) ——

15:38～15:48

7.6 富士電機における実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8 分) 15:48～15:56

(質疑 8 分) 15:56～16:04

(入替 2 分) 16:04～16:06

7.7 カルソニックカンセイ、日産自動車における実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8 分) 16:06～16:14

(質疑 8 分) 16:14～16:22

(入替 2分) 16:22～16:24

7.8 太陽誘電における実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8分) 16:24～16:32

(質疑 8分) 16:32～16:40

(入替 2分) 16:40～16:42

7.9 村田製作所における実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8分) 16:42～16:50

(質疑 8分) 16:50～16:58

(入替 2分) 16:58～17:00

7.10 電気化学工業、日本ファインセラミックスにおける実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み

(説明 8分) 17:00～17:08

(質疑 8分) 17:08～17:16

---- (実施者入室 2分) ----

17:16～17:18

8. 全体を通しての質疑

(質疑 22分) 17:18～17:40

---- (一般傍聴者入室 5分) ----

17:40～17:45

【公開セッション】

9. まとめ・講評

(講評 25分) 17:45～18:10

10. 今後の予定、その他

(説明 5分) 18:10～18:15

11. 閉会

18:15

以上